双层石墨烯位于1800—2150 cm⁻¹频率 范围内的和频拉曼模*

「万巧巧1) 张昕1) 吴江滨1) 鲁妍1) 谭平恒1)[↑] 冯志红2) 李佳²) 蔚翠²) 刘庆斌²)

(中国科学院半导体研究所,半导体超晶格国家重点实验室,北京 100083)
 2)(河北半导体研究所,专用集成电路重点实验室,石家庄 050051)
 (2014年4月22日收到;2014年5月8日收到修改稿)

文章利用拉曼光谱研究了双层石墨烯在1800—2150 cm⁻¹范围内的和频拉曼模.基于双共振拉曼散射 理论,利用多波长激光拉曼散射结合声子色散曲线分别从实验上和理论上分析发现,双层石墨烯在此频率范 围内主要存在4个拉曼模,它们主要由LO和LA或iTA按不同共振散射方式所组成的4个和频模,而iTO和 oTO参与和频的可能性很小.文章澄清了学术界在1800—2150 cm⁻¹频率范围内和频模的解释,有助于进一 步深入理解多层石墨烯在此范围内的和频模.

关键词:石墨烯,拉曼光谱,双共振,能量色散关系 **PACS:** 78.67.Wj, 63.22.Rc, 73.22.Pr, 78.30.-j

1引言

自从科学家用微机械剥离法成功制备单层石 墨烯以来^[1],单层石墨烯独特的物理性质引起了科 学界的广泛关注.单层石墨烯的线性电子能带结构 使其在微纳电子学和光子学领域有巨大的应用前 景^[1-4].单层石墨烯是零带隙的半金属,其能隙不 能随意被打开.但是,当单层石墨烯按AB堆垛方 式形成双层石墨烯时,其电子能带结构分裂成两个 导带和两个价带.双层石墨烯也是一种零带隙的半 金属,但可通过外加电场来控制其导带和价带之间 的能隙大小^[5-7],这就为制备出光探测器和可调谐 激光器奠定了基石^[5].

单层石墨烯的原胞含有2个碳原子,因此,它 共有6个声子支,其中含3个声学声子支和3个光 学声子支.石墨烯是一个二维晶体,因此存在原子 位移垂直于石墨烯平面的1个声学声子支和1个光 学声子支.它们都是横声子支,分别标记为oTA和

DOI: 10.7498/aps.63.147802

oTO. oTO 声子支在布里渊区中心的声子频率为 867 cm⁻¹. 另外4个平面内的声子支在布里渊区中 心频率是简并的, 对应于横声子支和纵声子支, 分 别标记为LO (前面省略了i)和iTO, 以及LA (前 面省略了i)和iTA. LO和iTO声子支在布里渊区 中心的频率为1582 cm⁻¹.

拉曼光谱已经成为表征和研究石墨材料性 质最有效、便捷且无损的测试手段之一^[8-17].自 石墨烯发现以来,拉曼光谱成为研究石墨烯物 理性质的主要手段之一^[12,18,19].在石墨烯材料 的拉曼光谱中,G模和2D模是两个最显著的峰. G模来自于布里渊区中心(Γ点)的LO或iTO声 子^[8],LO和iTO声子支在Γ点简并.G模峰位一 般都位于~1580 cm⁻¹,其峰位跟石墨烯费米能 级有关,由此可用来研究插层多层石墨烯的物理 性质^[20,21].2D模是来自于布里渊区边界*K*点附 近的iTO声子的倍频模.2D模的峰形跟石墨烯 的电子能带结构有关,因此可利用2D来确定石

* 国家重点基础研究发展计划(批准号: 2009CB929301)、国家自然科学基金(批准号: 11225421, 10934007)资助的课题.

© 2014 中国物理学会 Chinese Physical Society

http://wulixb.iphy.ac.cn

[†]通讯作者. E-mail: phtan@semi.ac.cn

墨烯层数^[12,20]. 在有缺陷的石墨烯样品中,在 ~1350 cm⁻¹和~1620 cm⁻¹会分别观察到两个拉 曼模, D模和D'模. D'模来自于Γ点附近的LO声 子, 具有较弱的激发光能量色散关系^[10,11]. D'模 的产生也需要缺陷的参与, 是一个谷内双共振过 程^[11]. 2D'是D'倍频模, 也是一个谷内双共振 过程.

相对于G, 2D模这些强峰, 各种石墨材料在 1800-2150 cm⁻¹范围内都观测到了一些强度很弱 的拉曼峰.例如,石墨晶须在1800-2150 cm⁻¹频 率范围包含两种拉曼模式,并被指认为由LO声子 分别和iTA或LA所形成的和频模,即iTA+LO和 LA+LO^[10]. 同时, iTA+LO和LA+LO模都含有 两种跃迁过程,因此石墨晶须在1800-2150 cm⁻¹ 频率范围拉曼谱图中表现为四峰结构. 人们 对石墨烯在1800—2150 cm⁻¹频率范围内的研究 却很少,而且对于这些峰的来源指认也有所差 别. Cong等^[13]报道指出这些峰由3个和频模组 成,分别为iTA+LO, iTO+LA和LO+LA. 但Rao 等[14] 报道指出这些峰由4个和频模组成,分别为 iTA+LO, oTO+LO, iTO+LA和LO+LA. 在双层 石墨烯中,由于其电子能带结构与单层石墨烯 不同,在1800—2150 cm⁻¹ 拉曼频率范围内的拉曼 峰也变得更为复杂^[13-15]. Sato等^[15]表明双层 石墨烯在1800—2150 cm⁻¹拉曼频率范围内的峰 由四个和频模组成,分别为iTA+iTO, iTA+LO, iTO+LA和LO+LA.为了澄清单层和双层石墨烯 在1800-2150 cm⁻¹ 频率范围内拉曼峰的指认,本 文基于石墨烯的双共振拉曼散射理论,多波长激光 拉曼散射结合声子色散曲线分别从实验上和理论 上分析了这一频率范围内双层石墨烯的拉曼模.研 究结果表明, 双层石墨烯在此频率范围内的主要4 个拉曼峰是由LO声子和LA或iTA 按不同共振拉 曼散射过程所组成的和频模. 这将有助于进一步理 解多层石墨烯在此频率范围内的双共振拉曼散射 过程.

2 实 验

单层和双层石墨烯样品是通过机械剥离石墨的方法制备的^[1],并将其放置在表面覆盖90 nm厚 二氧化硅的硅衬底上.单层和双层石墨烯可用其 2D模的峰型^[12,20]或光学衬度^[22,23]来确定.拉曼 光谱是用 Jobin-Yvon HR800显微共焦拉曼光谱仪 在常温下测量的. 该谱仪配备有液氮制冷的 CCD 探测器. 测试时采用了 600 刻线/mm 的光栅和 100 倍物镜 (数值孔径 0.90). 实验所用激光线波长分别 为氦氛激光器的 633 nm, 二极管抽运固态激光器 的 532 nm, 671 nm 和 780 nm 以及氩/氪离子激光 器的 465 nm, 496 nm 和 568 nm. 为了避免激光对 样品的加热所导致样品温度发生改变, 实验所用的 激光功率小于 0.5 mW^[24].

3 讨 论

图1给出了单层和双层石墨烯的拉曼光谱,激 发光波长分别为633 nm 和532 nm. G 模和 2D 模 是两个最显著的本征峰. G模不随层数和激发光 能量的变化而变化,始终存在并位于1580 cm⁻¹ 左右. 然而. 2D 模随层数和激发光波长都有明显 的变化. 单层石墨烯的2D模是单峰结构, 而双层 石墨烯的2D模是多峰结构,这是由于其电子能带 结构不同引起的^[12,20].无论单层还是双层石墨 烯,其2D模频率都随激发光能量增大而增大,这 是由其声子色散曲线决定的[10,12,25]. 在石墨材 料中,已经运用2D模的多激发光拉曼光谱来探测 其声子色散曲线^[11]. 在单层石墨烯中, 2D模与G 模的相对强度比大约为4,而在双层石墨烯中,其 相对强度比大约为1. 除了2D模这个倍频模,在 3230 cm⁻¹ 左右也发现了强度较弱的 2D' 模. 2D' 模有相对较弱的色散效应,是由于其声子来自于 Γ 点附近沿着 Γ -M方向的LO 声子支^[11]. 在体 石墨、碳纳米管和石墨晶须中同样也观测到了类 似的拉曼峰^[9,10,11,24].相对于G模和2D模这些强 峰,在1650—2300 cm⁻¹发现了强度很弱的峰.在 之前的研究报道中^[13-15],可知衬底对这些峰的性 质没有影响,这些峰是石墨烯本征的拉曼峰.从 图1(a)对1650—2300 cm⁻¹放大图中可以看出,单 层石墨烯在这一频率范围内是由两个大宽峰组成. 位于1810 cm⁻¹和1906 cm⁻¹左右. 经过理论计 算^[26],可知这两个峰都是一个和频模,来自于 Γ 点 附近的声子,分别指认为iTA+LO和LA+LO.在 石墨晶须的拉曼光谱中也观测到了类似的峰^[10]. 然而, 双层石墨烯在1650—2300 cm⁻¹ 频率范围内 的峰形却变得复杂,包含更多的峰. 根据之前的 报道^[13-15],可将双层石墨烯在1650—2300 cm⁻¹ 出现的峰分为3部分: 1) 1650—1800 cm⁻¹, 来自 于包含了层间振动声子的和频模和倍频模, 位 于1723和1775 cm⁻¹左右的拉曼峰分别被指认为 LO+ZO和2oTO,在单层石墨烯中观测不到这些 峰; 2) 2150—2300 cm⁻¹, 是由来自于 K 点附近的 层内振动声子所形成的和频模,位于2239 cm⁻¹的 拉曼峰被指认为iTO+iTA; 3) 1800-2150 cm⁻¹, 是由来自于Γ点附近的层内振动声子所形成的和 频模. 双层石墨烯在1800-2150 cm⁻¹ 频率范围内 主要包含了4个拉曼峰,而单层石墨烯在此频率范 围内包含了2个拉曼峰. 这一现象与2D模峰形随 层数变化的情况类似,即2D模在单层和双层石墨 烯中分别表现为单峰和多峰结构. 由此可认为在 1800-2150 cm⁻¹ 拉曼频率范围内峰形的变化由单 层和双层石墨烯的电子能带结构不同所引起的.因 此, 双层石墨烯在1800-2150 cm⁻¹ 频率范围内的 峰可能可以被指认为由LO分别与iTA和LA形成 的和频模.

随激发光波长从 633 nm 变化到 532 nm 时,如 图 1 所示,单层石墨烯在 1800—2150 cm⁻¹ 频率范 围内峰形上基本不变,还是由两个峰组成.通过 理论计算^[26],这两个峰还是由 iTA+LO和LA+LO 组成,这说明了指认的正确性.同时,还发现这两 个峰随激发光波长变短都有所蓝移且相对间距有 所增加.无论激发光波长为 633 nm 还是 532 nm, 单层石墨烯在 1800—2150 cm⁻¹范围内两个峰的 能量差正好是 iTA和LA声子的能量差,这进一步 说明了峰位指认的正确性.然而,双层石墨烯在 1800—2150 cm⁻¹ 这频率范围内峰形随激发光变化 却很大,其各个峰位之间的相对强度都有所变化. 这一现象也与 2D 模中各个峰位间的相对强度随激 发光波长变化而变化的情况很相似.这也说明了双 层石墨烯在1800—2150 cm⁻¹频率范围内的峰可 能可以被指认为由LO分别与iTA和LA形成的和 频模.

因为双层石墨烯的电子能带结构比单层石 墨烯电子能带结构复杂,所以在指认双层石墨烯 在1800-2150 cm⁻¹的峰位之前,先讨论一下单层 石墨烯和频模的双共振拉曼散射过程[27,28]. 以 iTA+LO这一和频模为例,如图2(a)与2(b),这是 一个谷内双共振过程:1)光子激发电子空穴对: 2) 电子被声子LO或iTA (波矢为q)散射, 跃迁到 稍低能态; 3) 电子再次被声子 iTA 或 LO (波矢为 -q) 散射, 跃迁到一虚空能态; 4) 电子空穴对复合. 在iTA+LO拉曼散射过程中,由于光激发的电子可 以先被LO声子或者iTA声子散射,所以iTA+LO 这一模式在单层石墨烯中可以有两种不同共振方 式,分别标记为(iTA+LO)^{LO}和(iTA+LO)^{iTA},其 中上标即为在双共振过程中首先被散射的声子, 此声子决定了和频拉曼模中各声子的波矢. 由于 iTA和LO声子能量显著不同,这两个过程所选择 的声子波矢也不同,从而导致(iTA+LO)^{LO}和(i-TA+LO)^{iTA} 频率不同且在拉曼谱图中表现为双峰 结构. 上述的iTA+LO峰在单层石墨烯中的跃迁过



图 1 激发光波长分别为 (a) 633 nm 和 (b) 532 nm 时单层和双层石墨烯的拉曼光谱



图 2 和频模 iTA+LO 在单层和双层石墨烯中可能的双共振拉曼散射过程 其中黑色圆圈表示共振点;黑色水平 倾斜实线箭头表示在拉曼散射过程中先被散射的声子,其波矢由双共振拉散射过程决定;短划线箭头表示随后被散射的声子,其波矢由前面散射的声子决定

程同样适用于LA+LO峰,其两种跃迁方式分别标记为(LA+LO)^{LO}和(LA+LO)^{LA}. 谷内双共振过程也可以发生在来自于同一声子支的两个声子,即倍频模,比如2D'. 它是一个单峰结构. 若2D'模中的其中一个声子换成缺陷,则使得D'模被拉曼激活,也应该是个双峰结构.

在双层石墨烯中,由于其电子能带为两个价 带 π_1 与 π_2 和两个导带 π_1^* 与 π_2^* ,因此合频模的拉曼 散射过程将更为复杂. 以和频模iTA+LO为例, 如 图2(c)—(j)所示,根据对称性的要求^[29],光子只 能激发电子从价带π1 到导带π1 以及从价带π2 到 导带 π* 的跃迁. 同时, 光激发的电子可以被 iTA 或 LO声子散射到导带 π^{*} 或导带 π^{*}₂, 所以 iTA+LO 这 一模式在双层石墨烯可以有8种跃迁方式.图2(c) 和(d)分别表示了光激发电子从导带π*先被LO声 子和先被iTA 声子散射到同一支导带π*的散射过 程,标记为(iTA+LO)^{LO}和(iTA+LO)^{iTA},其中上 标中的声子即为在双共振过程中首先被散射的声 子, 下标的第一个数字表示光激发电子所在的能 带,第二个数字表示被上标中声子所散射的电子在 导带间跃迁后所在的能带.同样,图2(e)和(f)分 别代表了光激发电子从导带π*先被LO声子和先 被iTA声子散射到不同支导带π*的散射过程,标 记为(iTA+LO)^{LO}₁₂和(iTA+LO)^{iTA}.同时,对于被 光子激发从价带π2跃迁到导带π2或π1的电子也 有上述同样的散射过程,如图2(g),(h),(i)和(j) 所示,分别被标记为(iTA+LO)^{LO}₂₂,(iTA+LO)^{iTA}₂₂, (iTA+LO)^{LO}和 (iTA+LO)^{iTA}. 上述的双层石墨

烯iTA+LO和频模的双共振散射过程同样适用于 LA+LO峰. LA+LO峰在双层石墨烯中也有8种 跃迁方式. 在633 nm和532 nm激发光波长下,我 们对双层石墨烯中iTA+LO和LA+LO模中每一 种跃迁方式进行了计算. 计算结果与图1中的实验 结果进行了比较,表明仅仅只用两个激发光波长, 并不能完全决定双层石墨烯在1800—2150 cm⁻¹ 拉曼频率范围的每个峰是iTA+LO或LA+LO模 中的哪种跃迁过程. 因此,我们对双层石墨烯进行 了多波长激光拉曼散射光谱的研究.

图3给出了不同激光波长激发的双层石墨烯 的拉曼光谱. 激光波长分别为442, 465, 496, 532, 568, 633, 671, 780 nm. 在1650—2300 cm⁻¹ 频率 范围内, 双层石墨烯的拉曼峰形随激发光的改变变 化很大,但2D'的峰形变化却很小. 随激光波长的 减小, 2D'的频率有所增加但趋势不是很明显, 这 是由于 2D' 来自于 Γ 点附近 LO 声子支. 2D' 的半 宽随激光波长的增大而增大.为了能更好地指认 在1650—2300 cm⁻¹内的拉曼峰,根据上文的分析, 用灰点划线和红短划线标记出了可能存在的拉曼 模式. 灰点划线从左到右所标示的拉曼模式分别为 LO+ZO, 2oTO 和iTO+iTA, 其激发光能量色散关 系分别为27, -1 和-66 cm⁻¹/eV. 这与之前报道 的结果(29, -4, -56 cm⁻¹/eV)^[14,15]几乎相一致. LO+ZO和2oTO这两个模式属于层间振动模式, 因此可在多层石墨烯中观测到,却不存在于单层石 墨烯中. 图 3 表明双层石墨烯在 1800—2150 cm⁻¹ 频率范围内主要有4个拉曼峰,分别标记为P1, P2, P3 和P4. P1, P2, P3 和P4模的频率都随激光波 长的减小而增大, 趋势与之前报道的有些结果类 似^[13,14].同时,这4个峰之间的相对强度随激光波 长的改变也有明显的变化.为了更直观且定量地反 映P1, P2, P3 和P4模频率随激发光波长变化的关 系,在图4中给出了P1, P2, P3 和P4模的频率随 激光光子能量的变化关系.



图3 (网刊彩色)双层石墨烯在8个激发光波长下的拉 曼光谱 在1650—2300 cm⁻¹ 频率范围内,用红短划线 和灰点划线标记出可能存在的拉曼模式随激发光的变化 趋势

图4清晰地反映了P1, P2, P3和P4峰的频率 随激发光能量的变化,分别用黑色实心上三角形 和下三角形,以及圆圈和正方形表示.同时,我 们利用电子能带结构及声子色散曲线计算了和频 模iTA+LO 和LA+LO的每种共振过程随激发光 能量变化的频率,用直线表示.计算中所用的电 子能带结构和声子色散曲线分别是利用紧束缚方 法^[30]和密度泛函理论方法^[31]求得的.在图4(a) 中可以明显地发现,和频模iTA+LO的8个共振过 程中各有两个跃迁过程分别与P1和P2峰相符合. 这两个跃迁过程分别用实线和短划线表示. 其他共 振过程的频率相对于P1或P2的频率不是太小就 是太大,用灰色直线表示的.因此,P1峰可以指认 为(iTA+LO)^{iTA}及(iTA+LO)^{LO}, P2峰可以指认 为(iTA+LO)^{iTA}和(iTA+LO)^{LO}.同时,在图4(b) 中也发现, P3和P4峰也有类似于P1和P2峰的指 认. P3 峰可以指认为(LA+LO)^{LA}₂₂和(LA+LO)^{LO}₂₁, P4 峰可以指认为(LA+LO)^{LA}₁₂和(LA+LO)^{LO}₁₁. 然 而,在2.1-2.6 eV范围内,发现P3 和P4实验值和 理论值存在一些偏差,可能是由于LO+LA模中其

他的一些跃迁方式所导致.



图4 (a) 双层石墨烯 P1 和 P2 峰的激发光能量色散关 系,分别用黑色实心上三角形和下三角形表示;从理论上 计算得到和频模 iTA+LO 的八个共振过程的激发光能量 色散关系用实线、短划线和灰色直线表示;(b) 双层石墨 烯 P3 和 P4 峰的激发光能量色散关系,分别用黑色实心 圆圈和正方形表示;从理论上计算得到合频模 LA+LO 的 八个共振过程的激发光能量色散关系用实线、短划线和灰 色直线表示;为简便起见,图中 TL 和 LL 分别表示和频模 iTA+LO 和 LA+LO

为了验证P1, P2, P3和P4峰实验值的正确性, 图5中还给出了Cong等^[13]的实验值. Cong等仅 报道了从2.35—2.7 eV的3个波长的实验结果,在 此范围内,与我们的实验值大致符合. 同时,我 们也研究了Sato等^[15]对P1, P2, P3和P4峰的指 认方法. 他们把P1, P2, P3和P4峰分别指认为iTO+iTA, LO+iTA, iTO+LA, LO+LA. 利用本文 采用的电子能带结构及声子色散曲线对Sato等所 指认的4个模式进行了计算,理论结果如灰色点划 线所示. 根据Sato等对电子能带结构和声子色散 曲线的计算结果,发现他们对4个模式采用了文中 (11)式的声子散射过程.因此,他们关于P2和P4 的指认与我们指认的其中一个分量(iTA+LO)^{LO}₁₁ 和(LA+LO)^{LO} 是完全相同的. 但是, 他们对于P1 和P3峰的iTO+iTA和iTO+LA的指认与实验结 果偏差较大,特别是在他们未进行测量的低能量激 光光子范围内. 在低激发光能量范围内, P3中的 理论值远大于实验值.同时,P1的理论值和实验 值的激发光能量色散关系显著发生了偏移. 由此 可知, Sato等对P1和P3峰的指认存在问题.事实 上,在单层石墨烯中,我们没有观察到与iTO+iTA 和iTO+LA对应的拉曼峰,那么,在双层石墨烯 中能观察到这些拉曼峰就难以理解. 根据我们的 实验结果, P1, P2, P3和P4的激发光能量色散关 系的实验值分别为125, 119, 196, 195 cm⁻¹/eV, 而理论计算得到的(iTA+LO)^{LO}₂₁、(iTA+LO)^{LO}₁₁、 (LA+LO)^{LO}₂₁ 和 (LA+LO)^{LO} 的激发光能量色散关 系分别为121, 128, 186和199 cm^{-1/}eV, 两者符合 得很好. 这些拉曼峰频率之所以随激发光能量增大 而增大主要是由LA和iTA声子具有很大的色散关 系决定的.



图5 双层石墨烯 P1, P2, P3 和 P4 峰的激发光能量 色散关系 图中实心标记为本文实验结果,空心标记为 Cong 等^[13]所做的实验值;灰色点划线为利用相同电子 能带结构和声子色散关系所计算的 Sato 等^[15]指认模式 的激发光能量色散关系;图中 TL 和 LL 分别表示和频模 iTA+LO和 LA+LO

4 结 论

综上所述,我们研究了双层石墨烯在 1800—2150 cm⁻¹出现的和频拉曼峰.利用电子 能带结构和声子色散曲线,我们计算了双层石墨 烯两基频模组合和频模的8个共振散射过程所 对应的和频模频率与多波长激光拉曼散射实验 进行对比,发现双层石墨烯在1800—2150 cm⁻¹ 频率范围内出现的4个拉曼峰分别指认 为(iTA+LO)¹⁰和(iTA+LO)^{22A}、(iTA+LO)¹⁰和 (iTA+LO)^{12A}、(LA+LO)^{21A}和(LA+LO)²⁴以及 (LA+LO)¹¹⁰和(LA+LO)¹².通过研究双层石墨 烯在1800—2150 cm⁻¹频率范围的拉曼峰,可以更 好地了解石墨烯材料拉曼峰的双共振散射本质,并 可进一步深入理解多层石墨烯在此频率范围内拉 曼散射峰.

参考文献

- Novoselov K S, Geim A K, Morozov S V, Jiang D, Zhang Y, Dubonos S V, Grigorieva I V, Firsov A A 2004 Science 306 666
- [2] Novoselov K S, Geim A K, Morozov S V, Jiang D, Katsnelson M I, Grigorieva I V, Dubonos S V, Firsov A A 2005 Nature 438 197
- [3] Zhang Y B, Tan Y W, Stormer H L, Kim P 2005 Nature
 438 201
- [4] Wu H Q, Linghu C Y, Lü H M, Qian H 2013 Chin. Phys. B 22 098106
- [5] Castro E V, Novoselov K S, Morozov S V, Peres N M R, Lopes dos Santos J M B, Nilsson J, Guinea F, Geim A K, Castro Neto A H 2007 *Phys. Rev. Lett.* **99** 216802
- [6] McCann E 2006 Phys. Rev. B **74** 161403
- [7] Min H, Sahu B, Banerjee S K, MacDonald A H 2007
 Phys. Rev. B 75 155115
- [8]~ Tuinstra F, Koenig J L 1970 J. Chem. Phys. 53 1126
- [9] Tan P H, Deng Y M, Zhao Q 1998 Phys. Rev. B 58 5453
- [10] Tan P H, Hu C Y, Dong J, Shen W C, Zhang B F 2001 *Phys. Rev. B* 64 214301
- [11] Tan P H, An L, Liu L Q, Guo Z X, Czerw R, Carroll D L, Ajayan P M, Zhang N, Guo H L 2002 *Phys. Rev. B* 66 245410
- [12] Ferrari A C, Meyer J C, Scardaci V, Casiraghi C, Lazzeri M, Mauri F, Piscanec S, Jiang D, Novoselov K S, Roth S, Geim A K 2006 *Phys. Rev. Lett.* **97** 187401
- [13] Cong C X, Yu T, Saito R, Dresselhaus G F, Dresselhaus M S 2011 ACS Nano 5 1600
- [14] Rao R, Podila R, Tsuchikawa R, Katoch J, Tishler D, Rao A M, Ishigami M 2011 ACS Nano 5 1594
- [15] Sato K, Park J S, Saito R, Cong C, Yu T, Lui C H, Heinz T F, Dresselhaus G, Dresselhaus M S 2011 Phys. Rev. B 84 035419

- [16] Zhang Q H, Han J H, Feng G Y, Xu Q X, Ding L Z, Lu X X 2012 Acta Phys. Sin. 61 214209 (in Chinese) [张秋 慧, 韩敬华, 冯国英, 徐其兴, 丁立中, 卢晓翔 2012 物理学 报 61 214209]
- [17] Niu Z Q, Fang Y 2007 Acta Phys. Sin. 56 1796 (in Chinese) [牛志强, 方炎 2007 物理学报 56 1796]
- [18] Tan P H, Han W P, Zhao W J, Wu Z H, Chang K, Wang H, Wang Y F, Bonini N, Marzari N, Pugno N, Savini G, Lombardo A, Ferrari A C 2012 Nat. Mater. 11 294
- [19] Li Q Q, Han W P, Zhao W J, Lu Y, Zhang X, Tan P H, Feng Z H, Li J 2013 Acta Phys. Sin. 62 137801 (in Chinese) [历巧巧, 韩文鹏, 赵伟杰, 鲁妍, 张昕, 谭平恒, 冯志红, 李佳 2013 物理学报 62 137801]
- [20] Zhao W J, Tan P H, Zhang J, Liu J A 2010 Phys. Rev. B 82 245423
- [21] Zhao W J, Tan P H, Liu J, Ferrari A C 2011 J. Am. Chem. Soc. 133 5941
- [22] Ni Z H, Wang H M, Kasim J, Fan H M, Yu T, Wu Y H, Feng Y P, Shen Z X 2007 *Nano Lett.* 7 2758

- [23] HanW P, Shi Y M, Li X L, Luo S Q, Lu Y, Tan P H
 2013 Acta Phys. Sin. 62 110702 (in Chinese) [韩文鹏,
 史衍猛, 李晓莉, 罗师强, 鲁妍, 谭平恒 2013 物理学报 62
 110702]
- [24] Tan P H, Deng Y M, Zhao Q, Cheng W C 1999 Appl. Phys. Lett. 74 1818
- [25] Malard L M, Pimenta M A, Dresselhaus G, Dresselhaus M S 2009 Phys. Rep. 473 51
- [26] Tan P H, Hu C Y, Dong J, Shen W C 2007 Physica E 37 93
- [27] Thomsen C, Reich S 2000 Phys. Rev. Lett. 85 5214
- [28] Saito R, Jorio A, Souza A G, Dresselhaus G, Dresselhaus M S, Pimenta M A 2002 Phys. Rev. Lett. 88 027401
- [29] Malard L M, Guimarães M H D, Mafra D L, Mazzoni M S C, Jorio A 2009 Phys. Rev. B 79 125426
- [30] Wang H, You J H, Wang L, Feng M, Wang Y F 2010 J. Raman Spectrosc. 41 125
- [31] Piscanec S, Lazzeri M, Mauri F, Ferrari A C, Robertson J 2004 Phys. Rev. Lett. 93 185503

The second-order combination Raman modes of bilayer graphene in the range of $1800-2150 \text{ cm}^{-1*}$

Li Qiao-Qiao¹⁾ Zhang Xin¹⁾ Wu Jiang-Bin¹⁾ Lu Yan¹⁾ Tan Ping-Heng^{1)†} Feng Zhi-Hong²⁾ Li Jia²⁾ Wei Cui²⁾ Liu Qing-Bin²⁾

 (State Key Laboratory of Superlattices and Microstructures, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100083, China)

2) (Science and Technology on ASIC Laboratory, Hebei Semiconductor Research Institute, Shijiazhuang 050051, China)
 (Received 22 April 2014; revised manuscript received 8 May 2014)

Abstract

In this paper, Raman modes of bi-layer graphene are investigated in detail in the frequency region between 1800 and 2150 cm^{-1} . There are four dominant Raman modes in this frequency region. The frequencies of these modes dependent on excitation energy are revealed from the measurement with multi-wavelength lasers, which can be fully understood based on double resonance Raman scattering and the phonon dispersion relation of monolayer graphene. The results show that these Raman modes can be assigned to the combinational modes from the fundamental modes of iTA, LA and LO phonons, but not from iTO and oTO phonons as reported in the previous works. This study benefits us toward the full understanding of lattice dynamics of monolayer and multilayer graphenes.

Keywords: graphene, Raman spectroscopy, double resonant scattering, laser-energy dispersion PACS: 78.67.Wj, 63.22.Rc, 73.22.Pr, 78.30.-j DOI: 10.7498/aps.63.147802

^{*} Project supported by the National Basic Research Program of China (Grant No. G2009CB929301), and the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 11225421, 10934007).

[†] Corresponding author. E-mail: phtan@semi.ac.cn